PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

02-225326

(43)Date of publication of application: 07.09.1990

(51)Int.CI.

CO3B 17/06

(21)Application number: 01-138093

(71)Applicant : HOYA CORP

(22)Date of filing:

31.05.1989

(72)Inventor: MAEDA NOBUHIRO

SAGAWA FUMIHIKO KARIYA HIROYUKI

MAEDA TOSHIO

(30)Priority

Priority number: 63303015

Priority date : 30.11.1988

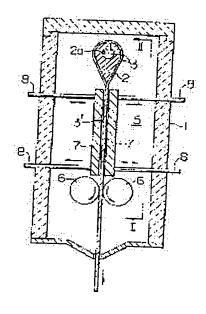
Priority country: JP

(54) APPARATUS FOR PRODUCING GLASS PLATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent deformation and uneven wall thickness from occurring by arranging shielding plates adjacently to a glass plate in an apparatus for pulling out the glass plate downward in the vertical direction, protecting the glass plate from convection and suppressing nonuniform cooling.

CONSTITUTION: The above-mentioned apparatus for producing a glass plate is formed from a forming unit 2 for forming molten glass 3 into the shape of a plate, tension rollers 6 for drawing platy glass 3', shielding plates 7, etc. The aforementioned shielding plates 7 are made of a metal or refractory and arranged parallel and adjacently to the glass plate 3' from both sides thereof under the above-mentioned forming unit 2. The aforementioned forming unit 2 and tension rollers 6 are arranged in the vertical directions at an interval.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

⑲日本国特許庁(JP)

⑩特許出顯公開

^⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-225326

Int. Cl. *

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)9月7日

C 03 B 17/06

6359-4G

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

69発明の名称

ガラス板の製造装置

②特 類 平1-138093

20出 頤 平1(1989)5月31日

優先権主張

⑩昭63(1988)11月30日剱日本(JP)動特額 昭63−303015

720発明 者

前 \blacksquare 広

@発 明 者 佐 Ш

文 彦 苅 谷 浩 幸

@発 明 者 @発明者 前田

敏 男

勿出 顔 人 ホーヤ株式会社

個代 理 人 弁理士 中村 静男 東京都新宿区中落合 2丁目 7番 5 号 ホーヤ株式会社内

東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号 ホーヤ株式会社内 東京都新宿区中落合2丁目7番5号

ホーヤ株式会社内

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

明細

1. 発明の名称

ガラス板の製造装置

2. 特許請求の範囲

1. 溶融ガラスを板状に成形する成形体と、冷却さ れた該板状ガラスを引き抜く引張りローラとを備 え、この成形体と引張りローラが上下方向に間隔 をおいて配置されている、ガラス板の製造装置に おいて、

成形体の下方に、金属製または耐火物製の遮断 板をガラス板の両側からこのガラス板と平行に接 近させて配置したことを特徴とするガラス板の製 造装置。

- 2. 遮断板の幅が、成形されるガラス板の幅よりも **染いことを特徴とする、請求項1記載のガラス板** の製造装置。
- 3. 遮断板が、ガラス板の幅方向の収縮が実質的に 終了するまでは、成形されるガラス板の幅よりも 狭く形成され、それ以降はガラス板の両端まで覆 うように幅が広く形成されていることを特徴とす

る、請求項1記載のガラス板の製造装置。

- 4. 遠断板が成形されるガラス板の幅全体を覆うよ うに形成され、ガラス板の幅方向の収縮が実質的 に終了するまでは、ガラス板の両端部分を覆う遮 斯板の部分が、遮断板の他の部分よりも熟練の吸 収が良くかつ熱伝導率の大きな材質からなってい ることを特徴とする、請求項1記載のガラス板の 製造装置。
- 5. 遠断仮が成形されるガラス板の幅全体を覆うよ うに形成され、ガラス板の両端部分を覆う遮断板 の部分が、遮断板の他の部分よりも熟練の吸収が 良くかつ熱伝導率の大きな材質からなっているこ とを特徴とする、請求項 1 記載のガラス板の製造 装置。

3. 発明の詳細な説明

〔魔梨上の利用分野〕

本発明は、ガラス板の製造装置に保わり、特に 垂直方向下方へガラス板を引き抜くガラス板の繋 造装置に関する。

〔従来の技術〕

ガラス板を製造する方法として、ガラス板を垂直方向下方へ引き抜くダウンドロー方式(例えば特開昭60-11235 公報)が知られている。

グウンドロー方式の場合には、溶融ガラスをく さび状成形体の両側面に沿って流下させ、成形体 の下端部で合流させ、そして冷却しながら下方へ 引っ張ることによりガラス板の成形を行う。

〔発明が解決しようとする問題点〕

この対流は、炉室内への空気の流入量や温度の

更に、成形体を離れ、1 技の板状になったガラスは、徐帝点近くになるまで表面原分布が平足になるまで表面原分布が経済力によって埋命を対する。 中央から 両端に向かって厚くないではのが、中央から で、従来は、成形板幅および厚みの等で板の耳部(幅方向側端部)を挟む方法である。 ナールロールは有効ない場合にはあるがられて来た。ナールロールは有効ない場合にはありの引き抜き量が少ない場合にはがラスの冷え過ぎによる接触部からの間度を持っている。

本発明は、上記問題点乃至欠点を除去するためになされたものであり、その目的はガラス板冷却時に空気の対流の影響を受けにくくし、ガラス板の幅方向の肉厚分布のムラを抑え、かつ徐冷過程での変形を抑えると共に、成形板幅の収縮を抑え、厚みの等しい平坦部を広く確保することができるガラス板の製造装置を提供することである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は上記目的を達成するために、溶融ガラ

変動の影響を受け、場所的にも時間的にも一定でなく、切内のガラス板を不均一に冷却するので、 ガラス板の場所によって冷却速度の差が生じ、ガ ラス板に局部的歪を与え、変形させることになる。

また、ガラス板に沿って上昇する気流の幅方向での温度ムラはガラス板が形成される場所(成形体下嵴部周辺)でのガラスの温度ムラを生じ、成形されるガラス板の内厚の均一化を妨げることになる(すなわち、内厚ムラが生じる)。

スを板状に成形する成形体と、冷却された該板状がラスを引き抜く引張りローラとを確え、この成形体と引張りローラが上下方向に間隔をおいて配置されている、ガラス板の製造装置において、成形体の下方に、金属製または耐火物製の遮断板をガラス板の両側からこのガラス板と平行に接近させて配置したことを特徴としている。

その際、遮断板の幅が、成形されるガラス板の幅よりも狭くなっていることが望ましい。

更に、遮断板が、ガラス板の幅方向の収縮がほぼ終了するまでは、成形されるガラス板の幅よりも狭く形成され、それ以降はガラス板の両端まで 覆うように幅が広く形成されていることが望ましい。

更に、遠断板が成形されるガラス板の幅全体を 関うように形成され、ガラス板の幅方向の収縮が ほぼ終了するまでは、ガラス板の両端部分を覆う 遠断板の部分が、遮断板の他の部分よりも熱線の 吸収が良くかつ熱伝導率の大きな材質からなって いることが望ましい。 更に、遮断板が成形されるガラス板の帽全体を 覆うように形成され、ガラス板の両端部分を覆う 遮断板の部分が、遮断板の他の部分よりも熟線の 吸収が良くかつ熱伝導率の大きな材質からなって いることが望ましい。

(作用)

ガラス板に接近させて配置された遮断板は、炉室内に発生する対流からガラス板を保護し、対流の影響を受けにくくする。 更に、ガラス板の幅方向の温度分布を均一にすると共に、ガラス表面からの放熱量を抑えて縦方向の温度勾配をなだらかいにするため、幅方向の肉厚ムラを抑える。 また、 遺脈 仮の中央部のの変形を抑える。 また、 遺脈 仮の中央部のりている。 がうス板の幅の収縮が抑えられる。

(実施例)

次に、図に示したダウンドロー方式のガラス版 製造装置の実施例に基づいて本発明を詳細に説明 する。

第1図はガラス板製造装置の縦断面を概略的に

から受けた熱を炉室5内の空気に伝導する働きをする。なお、遮断板7とガラス板3′の間隔は好ましくは3mm以下、特に0.5~2mm である。

適断板7の幅bは第2図に示すように、ガラス板3.の幅Bよりもやや狭くなっている。これにより、成形されたガラス板の両端には遺常、"耳"

ガラス板 3′を冷却する範囲、すなわち成形体 2 と引張りローラ 6 の間の範囲には更に、耐火性 の遮断板 7 がガラス板 3′の両側に、ガラス板 3′ に接近させてかつガラス板 3′と平行に散けられ ている。この遮断板 7 は炉室 5 内に発生する対流 からガラス板 3′を保護すると共に、ガラス板 3′

遮断板7は支持棒8を介して手動でまたは適当な操作装置によって第1図に示す矢印方向に移動させることが可能であり、それによってガラス板3'との間隔を単独に調整することができる。

前記の遮断板では、ガラス板3'に沿った上方への空気の対流からガラス板3'を保護するので、対流によるガラス板3'の不均一な冷却を抑え、ひいてはガラス板3'に局部的歪を生ぜず、変形

を防止すると共に、幅方向の温度分布を均一にするので、肉厚ムラの発生を抑制する。更に、遮断板でのために熱を伝導しやすい材質を選択すると、遮断板でが均熱板の役割をするため、ガラス板3′内の温度差を一層小さくすることができる。更に、ガラス板3′と接している空気の容積が小さく、温度が上がるため、ガラス板3′の冷却速度が加えられる。これは単位時間当りの製造量が少ない場合に有効である。

上記のガラス板製造装置を用いて、幅400 m、厚み1 mのガラス板3′を日度600 kgで製造する際に、厚み50mのセラミックファイバ製造断板7をガラス板3′に3m以内の距離で設置したところ、250 m四方の範囲における反りの最大値は、設置しない従来の場合の400 μm から200 μm に減少した。

第3図は他の実施例を示している。この実施例の場合には、引張りローラ6の下側に、他の遮断板7aが設けられている。この遮断板7aは前記 実施例における遮断板7と同様に、幅がガラス板

55mm)を、ガラス板 3 ′ に 3 mm以内の距離で設定したところ、250mm 四方の範囲における反りの最大値は、設置しない従来の場合の400 μm から20 μm に、幅方向の肉厚変動は50 μm から20 μm 以内へと減少した。

以上、本発明の実施例について説明したが、本

3'の幅よりも狭く、そして支持棒8によってガラス板3'の両側にガラス板3'と平行に支持されている。この遮断板7aはガラス板3'の変形や割れを防ぐ効果がある。

第4図に示す他の実施例の場合には、前記遮断 扱うの質値部に、ガラス板3'の両側に対きででです。 っては、がラス板3'の両側に対きのでです。ないでは、でいる。この両端遮断板7bががラス板3'の両両端遮がないがない。 は中央の遮断板7bがはないでは終了する付から、ガラス板3'の傾の収縮がほぼ終了する付近 までは、河端遮断板7bは共に、ステンレス 東遮断板7と両端遮断板7bは共に、ステンレス 場からなり、第4図に示すましてもよく、また一 体に作ってもよい。

. この実施例によるガラス板製造装置を用いて、 幅400mm、厚み1mm のガラス板3′を日産600 kg で製造する際に、厚み5mm のステンレス開製遮断 板7。7 b (中央遮断板7 は長さ300mm 、幅440 mmで、両端遮断板7 b はそれぞれ長さ200mm 、幅

発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えば遠断板の形状は適宜に定めることができる。 (発明の効果)

以上説明したように、本発明は、遮断板をガラス板に接近させて配置し、冷却雰囲気内に発生する対流からガラス板を保護するようにしたので、 対波によるガラス板の不均一な冷却を抑え、ひいては局部的歪を生ぜず、変形を防止すると共に、 肉厚ムラの発生を抑制するという優れた効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例によるガラス板製造装置の振略程断面図、第2図は第1図に示したガラス板製造装置のⅡーⅡ線の矢印方向に見た正面図、第3図は第2実施例によるガラス板製造装置の正面図、第4図は第3実施例によるガラス板製造装置の正面図、第5図は第4実施例によるガラス板製造装置の正面図である。

1 · · ・ 炉壁、 2 · · · 成形体、 2 a · · · · 凹部、 3 · · · · 溶融ガラス、 3 ′ · · · ガ

特開平2-225326(5)

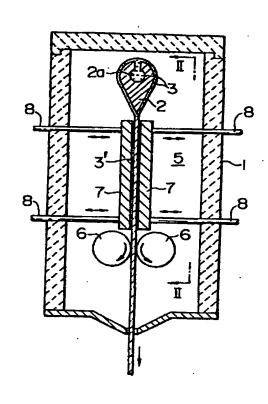
 ラス板、 4・・・溶融ガラス供給管、 5・・・炉室、 6・・・引張りローラ、 7, 7 a,

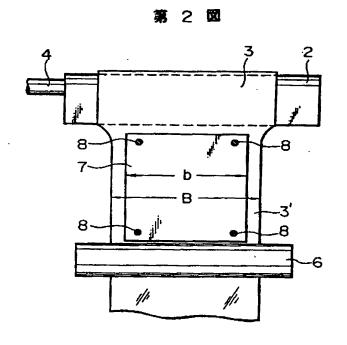
 7 b, 7 c・・・遮断板、 8・・・支持棒、

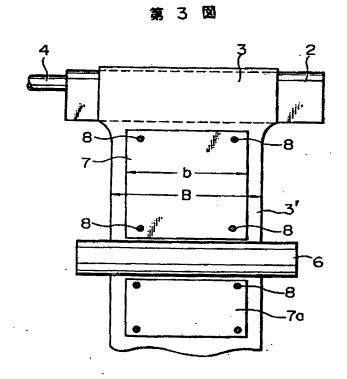
 9・・・ポルト、 B・・・ガラス板の幅、 b・・・遮断板の幅

出願人 赤 一 ヤ 株式会社 代理人 弁理士 中 村 静 男

第 1 図

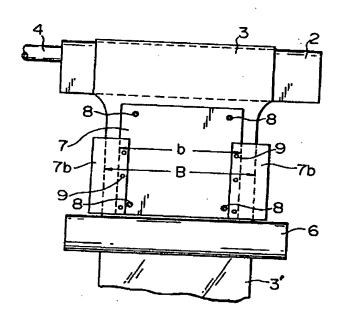


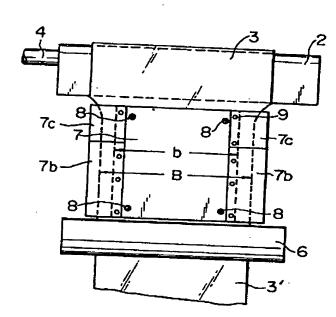




第 4 図

第 5 図





(54) APPARATUS FOR PROB ING GLASS PLATE

(11) 2-225326 (A) (43) 7.9.1990 (19) JP

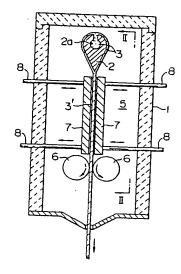
(21) Appl. No. 64-138093 (22) 31.5.1989 (33) JP (31) 88p.303015 (32) 30.11.1988

(71) HOYA CORP (72) NOBUHIRO MAEDA(3)

(51) Int. Cl5. C03B17/06

PURPOSE: To prevent deformation and uneven wall thickness from occurring by arranging shielding plates adjacently to a glass plate in an apparatus for pulling out the glass plate downward in the vertical direction, protecting the glass plate from convection and suppressing nonuniform cooling.

CONSTITUTION: The above-mentioned apparatus for producing a glass plate is formed from a forming unit 2 for forming molten glass 3 into the shape of a plate, tension rollers 6 for drawing platy glass 3', shielding plates 7, etc. The aforementioned shielding plates 7 are made of a metal or refractory and arranged parallel and adjacently to the glass plate 3' from both sides thereof under the above-mentioned forming unit 2. The aforementioned forming unit 2 and tension rollers 6 are arranged in the vertical directions at an interval.



(54) PRODUCTION OF FILLER FOR SEALING MATERIAL AND HOLLOW SPHERICAL SILICA GLASS

(11) 2-225327 (A) (43) 7.9.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 64-43939 (22) 23.2.1989 (71) NIPPON MUKI K.K. (72) MITSURU ISHII(1)

(51) Int. Cl⁵. C03B19/12,C03B20/00

PURPOSE: To obtain a filler for a sealing material capable of reducing heat generation produced in using a semiconductor element within a high-frequency region by hydrolyzing a solution of a silicic acid ester raw material, converting the hydrolyzed sol into a gel, drying the gel under specific conditions and then calcining the dried gel.

CONSTITUTION: A solution of a silicic acid ester raw material is hydrolyzed to provide a sol, which is then dispersed in a dispersion medium to produce a gel. The resultant gel is subsequently separated, dried under conditions of 40-90°C temperature and ≥50% humidity and calcined to afford the objective hollow spherical silica glass. The reason why the aforementioned drying is carried out at 40-90°C temperature and ≥50% humidity is as follows. The hollow is rapidly formed in a granular gel in the case of a too high drying rate to reduce the wall thickness of the hollow gel skin which is readily broken. In the case of a too low drying rate, the formation of the hollow in the granular gel is delayed and a granular gel of a thick wall or solid granular gel is merely obtained. Thereby, hollow spherical silica suitable as a filler for sealing materials is not obtained, etc.

(54) PRODUCTION OF SPHERICAL SILICA GLASS

(11) 2-225328 (A) (43) 7.9.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 64-43940 (22) 23.2.1989 (71) NIPPON MUKI K.K. (72) RYUJI MASUDA(1)

(51) Int. Cl⁵. C03B19/12

į.

PURPOSE: To obtain spherical silica glass excellent in dispersibility in high yield by hydrolyzing a solution of a silicic acid ester raw material, converting the hydrolyzed sol into a gel with butanol as a dispersion medium, separating and calcining the resultant gel.

CONSTITUTION: A solution of a silicic acid ester raw material is hydrolyzed and the hydrolyzed sol is then formed into a gel using butanol as a dispersion medium. The resultant gel is subsequently separated and calcined to provide spherical silica glass excellent in dispersibility. Methyl silicate, ethyl silicate, propyl silicate, etc., are cited as the silicic acid ester used. The hydrolysis of the silicic acid ester is preferably carried out by mixing and stirring the silicic acid ester with water and a catalyst, such as aqueous ammonia, and suspending the silicic acid ester therein and the mixing ratio thereof is about 3-10mol water based on 1mol silicic acid ester. If the aqueous ammonia is used as the catalyst, the mixing ratio thereof is preferably about 5×10^{-5} to 5×10^{-3} mol based on Imol silicic acid ester.